

令和4年度 中小企業技術者研修 <化学分析技術> 日程

回数	月日	班	時間数	午前 (9:30~12:30)		午後 (13:30~16:30)	
				科目	会場	科目	会場
1	11 / 11 (金)	A, B	3			開講式 (13:20~13:30)	
						化学の基礎	第1研修室 信頼性評価研究室 大岡千洋
2	11 / 18 11 / 25 (金)	A B	6	吸光光度分析	表面技術研究室 松村大植 第1研修室	吸光光度分析	表面技術研究室 松村大植 環境・有機材料研究室 柴田信行 研究棟5F (R505)
				ICP発光分光分析	金属材料研究室 大橋芳明 第2研修室	ICP発光分光分析	金属材料研究室 大橋芳明 研究棟5F (R513) 分光測定室
3	11 / 18 11 / 25 (金)	B A	6	イオンクロマトグラフィー	表面技術研究室 岸川允幸 第1研修室	イオンクロマトグラフィー	表面技術研究室 岸川允幸 研究棟5F (R505)
				走査電子顕微鏡観察	表面技術研究室 浅野成宏 第2研修室	走査電子顕微鏡観察	表面技術研究室 浅野成宏 研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室
4	12 / 2 12 / 9 (金)	A B	6	蛍光X線分析	環境・有機材料研究室 柴田信行 第1研修室	蛍光X線分析	環境・有機材料研究室 柴田信行 表面技術研究室 松村大植 研究棟4F (R414) 研究棟4F (R408)
				走査電子顕微鏡分析	金属材料研究室 中村浩樹 第2研修室	走査電子顕微鏡分析	金属材料研究室 中村浩樹 表面技術研究室 浅野成宏 研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室
5	12 / 2 12 / 9 (金)	B A	6	X線回折	信頼性評価研究室 木下武彦 第1研修室	X線回折	信頼性評価研究室 木下武彦 表面技術研究室 岸川允幸 研究棟4F (R414) X線測定室
				熱分析	表面技術研究室 川瀬聡 第2研修室	熱分析	表面技術研究室 川瀬聡 研究棟4F (R412) 無機材料測定室
6	12 / 16 12 / 23 (金)	A B	6	有機定性分析	環境・有機材料研究室 林朋子 第1研修室	有機定性分析	環境・有機材料研究室 林朋子 表面技術研究室 中野万敬 研究棟3F (R314) 研究棟4F (R412)
				ESCA	金属技術研究室 岡東寿明 第2研修室	ESCA	金属技術研究室 岡東寿明 表面技術研究室 川瀬聡 研究棟4F (R413) X線測定室
7	12 / 16 12 / 23 (金)	B A	6	有機分析概説	表面技術研究室 中野万敬 第1研修室	無機分析概説	信頼性評価研究室 小野さとみ 第1研修室
				修了式 (16:30~) 第1研修室			